KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number:

1020010010234 A

(43) Date of publication of application: 05.02,2001

(21)Application number:

1019990028997

(22)Date of filing:

16.07.1999

(71)Applicant:

SAMSUNG SDI CO., LTD.

(72)Inventor:

LEE, CHEON GYU

(51)Int. CI

H01J 1/30

(54) FIELD EMISSION ARRAY USING CARBON NANO TUBE AS ELECTRON EMISSION SOURCE

(57) Abstract:

b.

PURPOSE: A FEA(Field Emission Array) using a carbon nano tube as an electron emission source is provided to easily produce a large display device and to improve the brightness uniformity.

CONSTITUTION: Data/scan signals are fed to cathode/grid electrodes

(42). An electric field is generated when a voltage difference between
two crossed electrodes exists. A carbon nano tube(43) emits an
electron by the voltage difference over a certain size. A spacer(44)
maintains the closed distance between a grid plate(46) and a substrate

(41). Thereby, the carbon nano tube emits the electron by a low voltage
signal. The electron is accelerated by an anode voltage between the:

grid plate(46) and a fluorescent screen via a through hole(52) of the grid plate(46). Light is emitted from a corresponding
pixel by clashing the electron with a coated fluorescent layer(50) of a screen plate(51). The second grid electrodes(47)
deflect the electron to reach the wanted fluorescent member.

COPYRIGHT 2001 KIPO

Legal Status

Date of final disposal of an application (20011005)

Patent registration number (1003126940000)

Date of registration (20011011)

공개특허 제2001-10234호(2001.02.05) 1부.

[첨부그림 1]

每2001-0010234

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI. ⁴ HD1J 1/3D	(11) 공개번호 특2001-0010234 (43) 공개일차 2001년02월05일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-1999-0028997 1999년 07월 16일
(71) 출원인	삼성에스디아이 주식회사 김순택
(72) 발명자	경기 수원시 팔달구 신동 575번지 이천규
(74) 대리인	경기도과천시별양동주공아파트701동502호 김원호, 이상헌
<i>의사립구 : 있음</i>	
(54) 키보 [나도트브 필	르을 진자 방술원으로 사용하는 전제 방송 표시 장치

본 밥명의 전계 방출 표시 장치는 베이스 기판 상에 형성된 평행 스트립 형태의 캐소드 전국의 세트를 포합하며, 카본·나노튜브 필름이 전자 방출 출절로서 그 위에 중착된다. 그리드 전국은 베이스 기판으로부터 미격된 그리드 플레이트의 하부 표면 상에 위치한다. 캐소드 전국과 그리드 전국에 각각 데이터 신호와 스캔 신호가 인가될 때, 이에 따른 전기장에 응답하며 전자가 카본 나노튜브 필름으로부터 방출된다.

贝亚星

<u>53</u>

전계 방출 표시 장치, 카본 나노튜브, 평면 CTR, FED

MAKE

도면의 권단한 설명

- 도 1은 증래의 평면 대 구조를 도시하는 도면이다.
- 도 2는 본 발명의 제1 실시에에 따른 전계 방출 표시 장치의 단면도이다.
- 도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 전계 방출 표시 장치의 분해사시도이다.
- 도 4는 본 발명의 제2 실시에에 따른 전계 방출 표시 장치의 분해사시도이다.
- 도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따른 전계 방출 표시 장치의 분해사시도이다.
- 도 6은 본 발명의 제4 실시에에 따른 전계 방출 표시 장치의 분해사시도이다.

발명의 상세환 설명

발범의 목적

世界的 今年上 기全 架 그 분야의 중司기술

본 발명은 캐소드 전국 상에 카본 나노튜브 필름을 포함하는 전계 방출 표시 장치에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 캐소드 전국과 그리드 전국 사이에 전기장이 작용하여 카본 나노튜브 필름이 전자를 방출하 도록 캐소드 전국 상에 카본 나노튜브 필름을 포함하는 전계 방출 표시 장치에 관한 것이다.

监督的 的掌卫双帝士 刀金母 通潮

도 I은 중래의 평면 CRT를 도시한 도면으로, 털스텐 라인 캐소드(3)가 열전자 방출원으로 기판(1)에 배치되어 있다. 스캔 전극(5) 및 데이터 전극(7)은 각 화소에 해당하는 위치에 다수의 판통공(13)를 가지는 유리 기판(6)의 양촉에 형성되어 있다. 소정의 전압으로 인가되는 전극은 라인 캐소드(3)로부터 방출된 전자를 선택으로 통과시켜서 전자가 스크린(11) 쪽으로 가속되어 스크린의 내부 표면 상에 코팅된 형광 현점(10)과 충돌하게 한다. 이때, 라인 캐소드를 사용하는 것은 표사 장치의 크기를 제한하게 되는데, 이는 대면적 표시 장치에서 사용 시에 털스텐 라인 캐소드가 진동하기 쉬워서 전자의 방출이 불규칙하게 되기 때문이다. 더욱이 라인 캐소드로부터 생성된 열 때문에 전극 그리드 판이 변형되어 불안정한 디스

즐레미 영상미 형성될 수 있다.

들레이 영장이 형장될 수 있다.

카본 나노류브의 사용 등은 데브(Debe)에게 허여된 미국 특허 제5,726,524호에서 제안되었다. 라인 캐소드가 전자를 방출하기 위해서는 가열되어야 하는 반면, 카본 나노류브는 소정의 크기의 전기장 하에서 전지를 방출하기 때문에 실제로 라인 캐소드를 카본 나노류브로 간단히 대체할 수 있는 것은 아니다. 상기미국 특허의 도 36에서는 로우(row) 전국 성에 패턴이 형성된 미세구조를 개시하고 있고, 로우 진국과 킬 전국 사이에 전입이 인기되는 경우 전자가 캐소드로부터 방출되어 결국 컬럼 전국 입의 형광증에 부딪치게 된다. 미려한 구조는 신호 전국 사이의 전압차가 기껏해야 300억를 넘지 않는다는 것이 공지되어 있기 때문에 높은 전압을 인가할 수 없다는 문제점이 있다. 즉, 최대 전압차가 600억이다. 이러한 조건은 최도가 낮고 수명을 짧게 하는 요인이 된다. 상기 미국 특허의 도 36에 도시된 다른 전계 방출 표시 장치의 구조는 게이를 전국과 마이크로 및 캐소드를 사용하고 있어서, 스위형 신호가 이름로 인가되고 방출된 전자는 매노드에서 색상 정도의 일정한 고전압에 의해 혈광 스크린 쪽으로 가속된다. 그러나, 이러한 전계 방출 표시 장치 구조는 게이트 전국과 캐소드를 통일 기판 상에 험성하기 위해서 기판 상에 물질을 증착하고 화소에 대응하는 소정의 패턴으로 석각하는 공정을 반복하는 복잡한 박막 처리를 해야 하는 문제점이 있다.

본 발명의 목적은 카본 나노튜브를 전자원으로 사용한 신규한 전계 방출 표시 장치 구조에 의해 대면적 전계 방출 표시 장치에서의 전자 방출이 안정되게 하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 캐소드 층과 그리드 층을 별도로 형성할으로써 종래 기술의 복잡한 공정을 사용하 지 않고 대면적 전계 방울 표시 장치를 제조할 수 있게 하는 것이다.

발범의 구성 및 작용

한 점스턴 다음 개조트를 사용하는 정한 대본다 산퇴장이 부두이고 분들인 위로를 가는다. 전국이 교치하는 화소 위치에서, 두개의 교치하는 전국 사이의 전압자가 있는 경우에 전기장이 발생한다. 전답자가 소장의 크기 이상인 경우 키본 나노튜브(43)는 전압자에 따라 전자를 방출한다. 그리드 플레이트(46)와 기판(41)이 서로 30~200 µm 정도의 거리로 가깝게 위치하기 때문에 카본 나노튜브흥으로 부터 전자가 방출되기에 충분한 전기장을 발생시키는데는 낮은 전압 신호가 사용될 수 있다. 이러한 거리는 공지된 인쇄 방법에 의해 험점된 스페이서(44)에 의해 유지될 수 있다. 이러한 전자가 그리드 플레이트(46)의 판통공(52)을 통과하고, 그리드 플레이트(46)와 형광 스크린 사이의 매노드 전압에 의해 가속되어 스크린 플레이트(51)의 하부 표면 상에 과팅된 형광흥(50)에 부딪침으로써 해당 화소에서 빛이 발광되다. 그리드 플레이트(47)의 하부 표면 상에 고팅된 현광흥(50)에 부딪침으로써 해당 화소에서 빛이 발광되다. 그리드 플레이트(51)의 하부 표면 상에 고팅된 현광흥(50)에 부딪침으로써 해당 화소에서 빛이 발광되다. 그리드 플레이트(51)의 하부 표면 상에 고팅된 현광흥(50)에 부딪침으로써 해당 화소에서 빛이 발광되다. 그리드 플레이트(51)의 하부 표면 상에 고팅된 현광흥(50)에 부딪침으로써 해당 화소에서 빛이 발광되다. 그리드 플레이트(51)의 하부 표면 상에 지원 그리드 전국(47, 48)은 전자를 패상시키는 기능을 하며 전자가 원하는 현광해 위치에 도착하게 한다. 전출한 실시에에서 캐소드 전국(42)에는 데이터 신호가 인가되고 그리드 전국(45)에는 스캔 신호가 인가되는 것으로 설명하였지만, 본 기술 분이에서 통상의 지식을 가진 자라면 미소한 변경을 가하며 이들을 바꿀 수 있음을 알 수 있을 것이므로, 이에 대한 설명은 생략한다.

한편, 원하는 휘도를 얻기 위해서는 더 높은 전압차가 그리드 전국(45)과 스크린 플레이트(51) 사이에 인가되어야 한다. 이러한 조건은 그러드와 스크린 사이의 거리가 그리드와 가판 사이의 거리보다 커야함을 의미한다. 높은 종횡비 (espect ratio)를 가지는 스페이서(49)가 메노드 결합(enodic bonding)에 의해 플레이트 사이에 형성될 수 있다. 또한, 안정성을 위해 스페이서가 그리드 플레이트 사이에 삽입될 수도 있다.

도 4는 본 발명의 제2 실시예를 도시하는 도면이다. 제2 실시예는 제1 실시예와 그리드 플레이트(46)의

상부 표면 상의 제2 그리드 전극(67)이 관통공(52)을 제외한 모든 표면을 덮는 필름의 형태라는 것이 다르다. 제2 실시예는 전자를 편향시킬 필요가 없는 낮은 해상도의 표시 장치에 적합하다. 제2 실시예에서, 제2 그리드 전극(67)은 전자 빔을 가속시키고 포커싱하는 기능을 수행한다.

지, 제 그러는 본국(87)은 단지 않는 기가 하는 도면으로서, 카본 나노류는 필름(83)은 캐소드 전국(82)에 의해 물러싸여서 베미스 기판(41) 전체에 위치한 필름 형태를 가지기 때문에 베미스 기판(41)에 진자 방험 물질을 인쇄하기 용이하고, 따라서 전자 방험 물질을 스트립 패턴으로 형성해야 하는 다소 복잡한 공정이 필요하지 않다. 매트릭스화 구동을 하기 위해서, 제1 그러드 전국(45) 및 제2 그러드 전국(87)은 각각데이터 신호와 스캔 신호가 인가되는 한편, 캐소드총(82)은 접지 전위로 유지된다.

壁舞型 春期

본 방명은 전자 방출 특성 및 신뢰성이 우수한 카본 나노튜브 필름을 전자 방출원으로 사용합으로써 대면 적 표시 장치의 제작이 용이하고, 휘도 균일성이 향상된다.

(57) 왕구의 병위

청구항 1. 표면에 캐소드 전국과 카본 나노튜브 필름이 형성된 베이스 기판과,

상기 베이스 기판으로부터 이격되어, 판통공 및 서로 명행한 스트립(strip) 형태의 그리드 전국의 세트을 구비하는 그리드 플레이트

를 포함하는 전계 방출 표시 장치.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 카본 나노류브 필름이 상기 캐소드 전국의 표면 상에 형성되는 전계 방출 표시 장치.

제1항에 있어서, 상기 카본 나노튜브 필름이 상기 캐소드 전국에 의해 둘러싸여 있는 전계 방출 표시 장치.

청구항 4. 제2항에 있어서,

상기 배이스 기판과 상기 그리도 플레이트 사이에 위치한 스페이서

를 더 포함하는 전계 방출 표시 장치.

청구함 5. 제2함에 있머서,

상기 그리드 플레이트로부터 이격되어, 표면에 형광 물질이 코팅된 스크린 플레이트와,

상기 스크린 플레이트와 그리드 플레이트 사이에 위치한 제2 스페이서

를 더 포함하는 전계 방출 표시 장치.

청구항 6. 제1항에 있어서, 상기 각각의 캐소트 전국이 스트립 형태인 전계 방출 표시 장치.

청구항 7. 제6항에 있어서, 상기 스트립 형태의 캐소드 전국의 방향은 상기 그리드 전국의 방향과 직교 하며, 캐소드 전국과 그리드 전국이 교치하는 영역이 상기 전계 방출 표시 장치 내의 화소를 구성하는 전 계 방출 표시 장치.

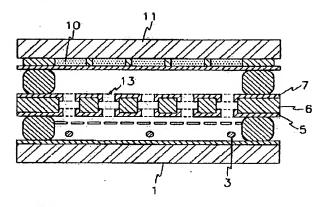
청구함 8. 제1항에 있어서,

각각의 캐소드 진국과 키본 나노류브 필름 사이의 저항 수단

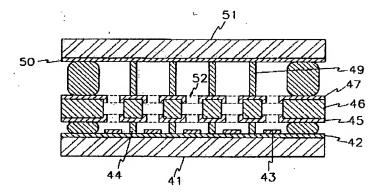
율 더 포함하는 전계 방출 표시 장치.

丘型

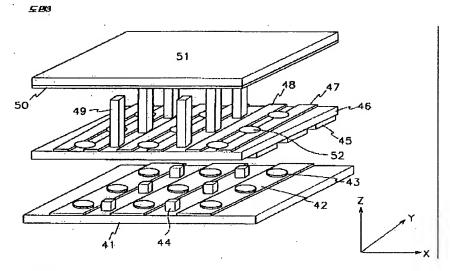
<u> Sej</u>



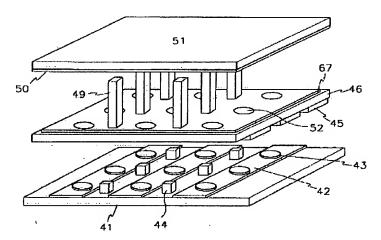
502



특 2001-0010234



5.P4



6-5

